Set Items Description

2/3, AB/1 DIALOG(R) File 352: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007039932

WPI Acc No: 1987-039929/198706

Invar circuit board structure - increases adhesive power between invar plate and insulator layer, and has metal layer of al, fe, and/or zn on insulator NoAbstract Dwg 2/3
Patent Assignee: DENKI KAGAKU KOGYO KK (ELED)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 61295693 A 19861226 JP 85138142 A 19850625 198706 B

Priority Applications (No Type Date): JP 85138142 A 19850625

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 61295693 A

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-295693

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月26日

H 05 K 1/05 B 32 B 15/08 6679-5F 2121-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

プリント回路用の金属基板

到特 願 昭60-138142

郊出 願 昭60(1985)6月25日

70発明者 井口

建 夫 町田市旭町3-

究所内

町田市旭町3-5-1 電気化学工業株式会社電子材料研

砂発明者 渡辺

千春町田市旭町3

町田市旭町3-5-1 電気化学工業株式会社電子材料研

究所内

砂発明者 浅井 新一郎

町田市旭町3-5-1 電気化学工業株式会社電子材料研

究所内

⑪出 願 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

明 細 1

1.発明の名称

プリント回路用の金属基板

2. 特許請求範囲

インパー板の少なくとも片面にアルミニウム、 鉄、亜鉛、およびこれらの主成分とする合金から 退ばれた1種の層を施し、その上に絶縁層を介し て配線回路を設けたことを特徴とするプリント回 路用金路基板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、インバー板と絶縁層との接着強度を増すため、特定の金属を介すことにより極めて高いインバー特性を有するプリント回路用金属基板に関する。

(従来の技術)

プリント回路用金属 語板は熱伝 導性が良好なこと、 および打ち抜き加工性に優れている等の点で 急速に普及し、 その用途はセラミンクチンプ抵抗、 チンプコンデンサー、 セラミンクチンプキャリア ー等を搭載したタイプのハイブリッドICや絶録 層の一部を除いて半導体を直接金属に接合するパ ワーハイブリッドICおよび LBD プリンター等に 利用されている。

従来のアルミニウム、鉄、銅をベースとする金は基板では部品と基板の熱態張係数の違いによりとしてトショック時にハンダクラックの発生が問題となり、またLEDプリンターのようにLED 繁子が互いに接して実装される場合には冷却時に半導体素子が相互に圧縮されクラックが発生するといった問題が生じている。そのため熱態强係数がセラミック素子に近いプリント回路用金属基板の開発が要求されてきている。

従来から銅クラッドインバー板は多層基板の中間層として用いられてきたが接着強度はそれほど必要とされていなかつた。ところがプリント回路用基板として用いられるようになると絶縁接着剤との接着強度が必要とされるが、接着強度が十分でないにもかかわらず、一般に市販されている極低無路提である鉄649とニッケル369との合

金インパー材と高熱医型である。用いて、銀の厚さの調整により任意の膨張係数を有する金属ペースを創作してプリント回路用金属基板が形成されていた(例えば、(1)「プリント回路ジャーナル」(昭60・5・5)、(株)プリント回路ジャーナル、P10、(2)「古河エレクトロニクス材料ガイド」、(昭51・9)、古河電気工薬(株)、カタログ、(3)本多進、水野和夫「ハイブリンドIC技術」(昭59・6・1)(株)工業調査会、

P 1 3、(4) 榎本新一「精密機械」、(昭 6 0 · 5。 9)、精機学会、VOL 5 1 · P 5 8)。

(発明が解決しようとする問題点)

プリント回路用金属基板においては、一部品の保持が金属表面と絶縁層に課せられるためかなりの接着強度が必要とされてくる。ところが銅クラッドインパー板をペースに用いると任意の熱彫み弾は得られるものの、その平滑な銅面と有機系絶線剤の接着強度は、本質的に物理的、化学的に低く羽布処理、黒化処理、キレート処理等を行つても十分な接着力は得られない。そこで銅面と有機系

第1図(a)は本発明の基板の断面図であり、 基板 の構成はインパー材1の両面に接着強度向上用金 **咸層 3 が 張り合わされて、 該金 咸層 3 の片面に 絶** 録層 4を介して回路 5 が形成されている。また第 1 図 (b) はインパー材 1 の片面に接着強度向上用金 棋層 3 が接合され、該金属層 3 に絶縁層 4 と回路 5が形成されている。インパー材1は、例えば鉄 とニッケルとの組成比を調整した材質とし、接着 前層金與と合せて搭載するセラミック素子と同様 の 2 ~ 1 0 × 1 0 ^{−6} cm/ °C 線熱膨張係数の範囲と なることが好ましく、また肉厚は 0.1 ~ 1 0.0 m 板厚を用いることが好ましい。また接着強度向上 用金属層3はインパー材1の両面または絶録層4 が微層される片面であつてもよい。接着強度向上 用金属層3は、アルミニウム、鉄、亜鉛およびこ れら金属を主成分とする合金が好ましい。インパ - 材1と接着強度向上用金属層3であるアルミニ ウム、鉄、亜鉛およびこれらを主成分とする合金 は通常圧延により接合されるが、その方法はたと えば電解、溶融、蒸磨、電圧溶射等のメッキ方法 趙麟剤の直接な結合を避けなければならないとい う問題が生じた。

またこのために従来からの額クラッドインパー 板単独では、接着強度が低いため現有のアルミニ ウム基板、鉄基板等の製造ラインにも乗らないと いう欠点があつた。

本発明はかかる欠点を解決したものであり、インパー材と絶録層との中間接着削層に特定の金異を用いることにより、インパー特性を有し、また接着強度を改善するとともに従来のプリント配録基板の製造ラインでもそのまま製造できる高熱を導性でしかも低熱膨張性のプリント回路用金属基板を完成するに至つた。

(問題点を解決するための手段)

すなわち本発明はインパー板の少なくとも片面 にアルミニウム、鉄、亜鉛、およびこれらの主成 分とする合金から選ばれた1種の層を施し、その 上に絶線層を介して配線回路を設けたことを特徴 とするプリント回路用の金属基板である。

以下図面により本発明を詳細に説明する。

によってもかまわない。これらの前記金属は、いずれも有機系絶縁剤と親和性があり接着力が強いため、これらの金属およびこれらを主成分とする 合金いずれにおいても効果は認められる。

インパー材1に対するアルミニウム、鉄、亜鉛等の接着強度向上用金属層3の層厚は、接着性を改良するだけの厚さで十分でよく、通常1 pm~500mm 位の厚さで用いられるが、インパー材1の熱膨張率を大きく損なわない範囲内であればいくらでも良い。次にここで用いられる絶縁層4は、フェノール、エポキシ、ガラス/エポキシ、ポリイミド、シリコーン樹脂等の有機系絶縁前およびこれらに高熱伝導性フイラー等を充填したものである。

回路 5 の形成には、通常用いられる網箔等の金 風箔をエッチングしたもの、アディティブ法によ り鋼等の金属をメッキしたものおよび鋼、銀等の 導体ペースト等が用いられる。

このようにセラミック案子と同程度の熱能張係 数になるべく低熱膨張のインパー材系合金板にア 軍 – 6 例 2

ルミニウム、鉄、亜鉛等の金属などでこれらの合、金から選ばれた金属層をクラッド化することによりインパー特性を有する金属と絶録層が十分に接着を得ることができる。

これにより前処理も従来のアルミ基板、鉄基板の製造に通常用いられる方法、たとえば、アルカリ脱脂、もしくは羽布研磨の方法で良いため従来の設備を利用して製造できる。またペース基板と絶録層との接着強度の増加が期待できる。(実施例)

実施例 1

1.0 m厚の鉄64 % とニッケル36%との合金インパー板の両面に100 μmのアルミニウムを圧延法によりクラッド化した。これを5 % 両性ソーダー中で脱脂後、片方のアルミニウム箔面にアルミナ粉入りェポキン樹脂を100 μm 塗布して絶縁層を形成した。次に該絶縁層に、35 μm 電解網箔を貼着し回路用金属基板を作製した(第1 図 (a))。落下衝撃テストを行つた結果10回以上の保持力があつた。

落下衝撃テストを行つた結果10回以上の保持力 を持つていた。

実施例 4

実施例1で用いたインパー板の両面に電解法により30 pm の亜鉛を施した。これを1.1.1 - トリフロロエタンで洗浄した後、羽布研磨により表面を研削した。この面に絶縁層としてフェノール樹脂を80 pm 金布し、さらに35 pm の電解銅. 箔を貼着して熱処理後、エッチングして回路用金腐基板を作製した(第1図(a))。落下衝撃テストを行つた結果、10回以上の保持力があつた。実施例5

実施例 1 で用いたインパー板の両面に 容融法により アルミニウム・マグネシウム合金(JIS 規格 A 5 0 5 6 P)を 2 0 Pm メッキした。 これを 1.1.1 - トリフロロエタンで洗浄したのち 羽布研 膨により 表面を研削した。 この面に絶縁層としてシリコン樹脂を 8 0 Pm 強布し、 さらに 3 5 Pm 黒化処理済みの圧延網箔を貼着して熱処理後、 エッチングして回路用金属基板を作製した(第 1 図

実施例 1 で用いたインバー板の片面に 1・0 mmの 決 素鋼 (JIS 規格 mpcc 鉄板) 板を、 1・1・1 ートリクロロエタンで洗浄し、圧延によりクランド化 たっこれをさらに 1・1・1・トリクロロエタンで洗浄した後、 羽布研磨により表面を研削した。 この 決額面側にポリイミドフイルムをプチラールで接着 しさらにこの上に 3 5 μm 電解網 落を貼着 たっこれを熱処理した後エッチングして回路用金 成基板を作製した(第 1 図(b))。 落下衝撃テストを行つた結果 1 0回以上の保持力があつた。

実施例3

10 m 厚の鉄 5 8 9 と = ッケル 4 2 9 と の合金からなるインパー板に 1 0 0 pm のアルミ = ウムを圧延した。これを 1 1.1 - トリクロロエタンで洗浄および羽布研磨の要面処理を行つたものを用い、そのアルミ = ウム面側に絶縁層としてエポキシ樹脂を含浸した 1 0 0 pm のガラス布のプリプレグを貼合せ、さらにこの上に 3 5 pm 電解 銅箔を貼着し回路用金属基板を作製した(第 1 図 b)。

(a))。 落下衝撃テストを行つた結果、 1 0 回以上の保持力があつた。

従来例1

両面に200μmの銅箔層を有する1.0m厚の 銅クラッドインパー板に黒化処理を施し、この処理面にアルミナ粉入りエポキシ樹脂を100μm 塗布して絶線層を形成し、該層に35μm 電解鍋 箔を貼着し回路用金属回路基板を作製した(第2 図)。落下衝撃テストを行つた結果1回で絶線層 と銅クラッドインパー板とが剝離した。

従来例2

従来例1において黒化処理の代わりに1.1.1 - トリクロロエタンで洗浄した後、羽布研磨により表面を研削処理した以外は従来例1と同様に行い回路用金銭基板を作製した(第2図)。落下衝撃テストを行つた結果、1回で絶録層と鎖クラッドインパー板とが剝離した。

落下衝撃テスト顔定方法

試験方法は実施例と比較例で得た 4 4 mm × 6 8 mm の基板上に 1 3 mm × 1 3 mm × 2 mm t の銅のプロ

ックを半田で4個取り付け7 5 の高さより厚さ 30mの樫の木の平板上に平面を下にして落下し、 銅のプロックの剝がれより評価した。

(発明の効果)

以上説明したとおり本発明は、インパー材の鉄とニッケルとの合金組成のコントロールと、インパー材の少なくとも片面に特定の金属を設けることにより、セラミック素子と同程度の熱彫張係数を有する熱伝導性のある金属材料となり、しかもインパー材と有機系絶録層との接着力も良好となる効果がある。

4. 図面の詳細な説明

第1図(a) および(b) は本発明の基板の断面図であり、第2図は従来例の断面図を表わす。第3図(a). (b) は衝撃テスト用サンプルの断面図および平面図である。

符号 1 … インパー材、 2 … 銅箔、 3 … 医着強度向上用金属層、 4 … 絶縁層、 5 … 回路、 6 … 銅プロック、 7 … 基板。

特許出願人 電気化学工業株式会社

手続補正書

昭和60年 7 月23 日

特許庁長官 宇賀道郎殿

- 1. 事件の表示
 - 昭和60年特許顯第138142号
- 2. 発明の名称
 - プリント回路用の金属基板
- ふ 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

名 称 (329) 電気化学工業株式会社

代表者 篠原

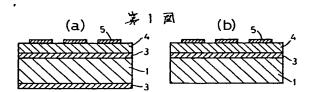


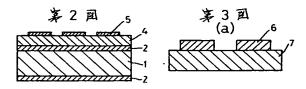
明細書の発明の詳細な説明の擴

- 5. 補正の内容
 - 明細書第5頁段下行目の「電療溶射」を「電 着、溶射」と訂正する。
 - 2) 明細書第6頁最下行目の「なるべく低熱彫張」 を「なるべく、低熱彫張」と訂正する。

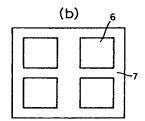
方式 (小島)







- 1:インバー放
- 2: 個本
- 3: 按层强度剂工用金属层
- 4: 经增度
- 5: 四點
- 6: 解プロック
- 7: 基极



- 3) 明細書第7頁第5行目の「アルミ基板」を 「アルミニウム基板」と訂正する。
- 4) 明細書第8頁第2~3行目の「1,1,1-トリクロロエタンで洗浄し、」と、第4行目の 「さらに」とを削除する。
- 5) 明細書第9頁第5~6行目の「1,1,1-トリフロロエタン」を「1,1,1-トリクロロエタン」と、第14~15行目の「アルミニウム・マグネシウム合金(JIS 規格A5056 P)」を「亜鉛」と、また第19行目の「無化処理済みの圧延鍋箔」を「電解鍋箔」と夫々訂正する。
- 6) 明細書第10頁第3行目、第11行目、第 12行目および第14行目、第11頁第14行 目の「従来例」を「比較例」と訂正する。